PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-008167

(43)Date of publication of application: 10.01.2003

(51)Int.CI.

H05K 1/18 H05K 3/32

(21)Application number: 2001-183185

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

18.06.2001

(72)Inventor:

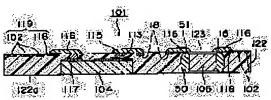
TSUKAHARA NORITO

AKIGUCHI NAOSHI

(54) METHOD OF MANUFACTURING COMPONENT HAVING ELECTRONIC COMPONENT ALREADY MOUNTED THEREON, METHOD OF MANUFACTURING FINISHED PRODUCTS HAVING ELECTRONIC COMPONENT ALREADY MOUNTED THEREON, AND FINISHED PRODUCT HAVING SEMICONDUCTOR PART ALREADY MOUNTED THEREON

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a part having a high-quality, high- productivity and inexpensive electronic component already mounted thereon, a method for manufacturing a finished product having an electronic component already mounted thereon, and a finished product having an electronic component already mounted thereon. SOLUTION: After an electronic component 104 is buried in a first thermoplastic resin base material 122 having a circuit pattern 119 formed thereon, the electronic component and the circuit pattern are electrically connected with each other with conductive paste, thus manufacturing a core module 101 having an electronic component built therein. Thereafter, the module is laminated with second and third thermoplastic resin base materials 124 and 125 to manufacture a core module finished product 100 having the electronic component built therein. Since there is no step difference on the surfaces of the electronic component and first base material 122, such a defect as bulging or depression will not take place from the appearance viewpoint. Further, because of no use of anisotropic conductive member, a sheet base material having a low heat resistance can be employed and there can be provided a high-productivity and inexpensive part having an electronic component already mounted thereon and a finished product having an electronic component already mounted thereon.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 / 特開2003-8167 (P2003-8167A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テ	-7]-ド(参考)
H05K	1/18		H05K	1/18	R	5 E 3 1 9
					P	5 E 3 3 6
	3/32			3/32	В	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

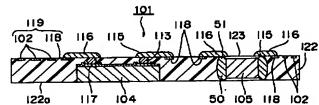
	,		
(21)出願番号	特願2001-183185(P2001-183185)	(71)出顧人	000005821
			松下電器産業株式会社
(22)出願日	平成13年6月18日(2001.6.18)		大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者	塚原 法人
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(72)発明者	秋口 尚士
			大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
			産業株式会社内
		(74)代理人	100062144
			弁理士 青山 葆 (外2名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電子部品実装済部品の製造方法、電子部品実装済完成品の製造方法、及び半導体部品実装済完成 品

(57)【要約】

【課題】 高品質、高生産性で安価な電子部品実装済部品の製造方法、電子部品実装済完成品の製造方法、及び電子部品実装済完成品を提供する。

【解決手段】 回路パターン119を形成した第1熱可塑性樹脂基材122に電子部品104を埋設後、上記電子部品と上記回路パターンとの間に導電性ペーストにて電気的接続を図ることで電子部品内蔵コアモジュール部品101を作製する。その後、第2熱可塑性樹脂基材124、第3熱可塑性樹脂基材125にてラミネートすることにより、電子部品内蔵コアモジュール完成品100を作製する。よって、電子部品と第1基材122の表面とに段差が無いことから外観上、膨れや凹み等の不良が生じることは無い。又、異方導電性部材を使用しないので、耐熱性の低いシート基材を使用することができ、高生産性旦つ安価な電子部品実装済部品及び電子部品実装済完成品を提供可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 回路形成面(123)に金属にて形成した回路パターン(119)を有する第1基材(122)内へ電子部品(104,105)を埋設し、

埋設された上記電子部品の電極(117,50)と上記回路パターンとの電気的接続を図る、導電性ペーストにてなる導通部(116)を上記回路形成面に形成する、ことを特徴とする電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項2】 上記第1基材内への上記電子部品の埋設後、上記導通部の形成前に、埋設された上記電子部品の上記電極を上記回路形成面に露出させ、該露出後に上記導通部を形成する、請求項1記載の電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項3】 請求項1又は2記載の電子部品実装済部品の製造方法を用いて電子部品実装済部品を製造した後、

上記第1基材の厚み方向から第2基材(124)及び第3基材(125)にて上記第1基材のラミネート処理を行なうことを特徴とする電子部品実装済完成品の製造方法。

【請求項4】 請求項3記載の、電子部品実装済完成品の製造方法にて製造されたことを特徴とする電子部品実装済完成品。

【請求項5】 非接触 I Cカードを構成するため、上記 回路パターンは、無線にて情報の送受信を行なうアンテナコイル形状にてなる、請求項4記載の電子部品実装済完成品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ICチップ等の電子部品を基材に実装して半導体部品実装済部品を製造する電子部品実装済部品の製造方法、該製造方法にて製造される電子部品実装済部品を有する電子部品実装済完成品製造方法にて製造される半導体部品実装済完成品に関する。上記電子部品実装済部品の製造方法は、例えば非接触ICカードを製造する場合のように、アルミニウム、Cu、及びNi等にて形成された回路パターンにICチップを電気的に接続する場合に使用される。

[0002]

【従来の技術】非接触ICカードを例に取り、従来の電子部品実装済完成品の製造方法について、図16~図25を参照しながら以下に説明する。従来、コイルとICチップとを内蔵し、該コイルを介して外部とのデータの授与を行なう非接触ICカードを製造する際において、上記コイルの形成方法としては、銅にてなる巻線コイルを用いる方法や、銀ペースト等の導体ペーストを印刷して形成する方法や、銅箔等の金属箔をエッチングしてコイルを形成する方法等が用いられており、なかでも上記導体ペーストを印刷して回路パターン及びコイルを形成

する方法が盛んになっている。

【0003】図16~図25は従来の非接触ICカード 及びその製造方法を示す。図16に示すように、従来の 非接触ICカードは、第1基材1aに導電性ペーストに てコイルパターン2が形成され、このコイルパターン2 の外周端3 a に設けた接続パッド6、及びコイルパター ン2の内周端3bに設けた接続パッド6のそれぞれが1 Cチップ4の電極部と電気的に接続される構成となって いる。その製造工程は、図17に示すように、まずステ ップ (図内では「S」にて示す) 1では、第1基材1 a の表面に導電性ペーストにてコイルパターン2を含む回 路パターンを印刷する。上記導電性ペーストとしては、 銀ペーストが好適に使用される。上記導電性ペーストの 印刷は、スクリーン印刷やオフセット印刷やグラビア印 刷等によって行われ、例えばスクリーン印刷の場合、1 65メッシュ/インチ、乳剤厚み10 μmのマスクを介 して導電性ペーストを第1基材1 a に印刷し、導体厚み 約30 μmの回路パターンを形成する。上記第1基材1 a及び後述の第2基材2bには、ポリエチレンテレフタ 20 レート、塩化ビニル、ポリカーボネイト、アクリロニト リルプタジエンスチレン、ポリイミド等からなる厚さ 0. 1~0. 5 mm程度の熱可塑性樹脂が用いられる。 【0004】ステップ2では、上記印刷方法により第1 基材1 a 上に形成した上記導電性ペーストにてなる上記 回路パターンを120℃の温度で10分間加熱して上記 導電性ペーストを硬化させる。ステップ3では、図18 に示すように、上記回路パターンにおける上記外周端3 aや内周端3bに設けられた接続パッド6に異方導電性 シート9を貼り付ける。該異方導電性シートとは、金属 粒子を含有する樹脂シートであり、加熱、加圧されるこ とで上記金属粒子と上記接続パッド6とを電気的に接続 する。ステップ4では、異方導電性シート9を100℃ で5秒加熱して、接続パッド6に仮圧着する。ステップ 5では、仮圧着した異方導電性シート9に半導体素子4 やコンデンサ等の部品をマウントする。半導体素子の実 装面には、図19に示すように半導体素子4上の電極パ ッド7にバンプ10が形成されており、図20に示すよ うにバンプ10と接続パッド6との間に異方導電性シー ト9が介在する。尚、バンプ10は、ワイヤボンディン 40 グ法やメッキ法、具体的には半田、金、銀、銅等を用い たメッキ法により、半導体素子4の電極パッド7上に形 成される。

【0005】ステップ6では、200℃の温度で30秒間加熱して、図21に示すように異方導電性シートを硬化して、半導体素子4を本圧着する。その結果、異方導電性シート9の硬化収縮力により、パンプ10と接続パッド6とが異方導電性シート9の金属粒子を介して電気的に接続される。尚、第1基材1aにガラスエポキシ基板やセラミック基板を用いた一般的な半導体実装においては、このステップ6までで半導体素子の実装は完了す

3

る。そして、ステップ?では、第1基材1aに第2基材 1 bを貼り合わせてラミネート処理することにより、図 22に示すように、接続パッド6とバンプ10とが異方 導電性ペースト9を介して電気的に接続されたICカー ドが得られる。図22にて、5はコイルパターン2に並 列接続されるコンデンサを示す。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来 の半導体部品実装済完成品製造方法、及び該製造方法に て製造される、半導体部品実装済完成品としての非接触 ICカードの構成では、以下の問題があった。上記第1 基材1 a や第2基材1 b には、一般的にポリエチレンテ レフタレートや塩化ビニル等の安価な熱可塑性樹脂が使 用されている。一方、従来の製造工程では、上記ステッ プ6において異方導電性シート9を介して半導体素子4 を本圧着する際の温度が200℃以上と高温である為、 耐熱性に劣る第1基材1 a や第2基材1 b が劣化し易い という問題がある。又、異方導電性シート9を用いて半 導体素子4等の部品を第1基材1aに固定する為、異方 導電性シート9の第1基材1aへの仮圧着及び本加圧工 程が必要となる。よって、工程数が多くなり生産性が悪 くコスト高になるという問題がある。さらに又、異方導 電性シート9の代わりに異方導電性粒子を用いた場合も 同様である。

【0007】さらに又、上記ステップ7においてラミネ ート処理する際に、半導体素子4が加熱、加圧される 為、図23に示すように、半導体素子4が第1基材1a に沈み込み、導体ペーストによる回路パターン6が湾曲 した形に変形してしまう。その結果、回路パターン断線 の可能性が高く、動作不良の不具合が発生する。又、図 24に示すように上記ステップ?においてラミネート処 理する際に、実装されている半導体素子4及び電子部品 5と第1基材1aの表面に段差hが生じている為に、第 2基材1bがその段差hになじまず、図25に示すよう に、半導体素子4及び電子部品5周辺に気体例えば空気 170が残り、外観上膨れや凹み等不良が生じる。さら に又、通信特性上、必要とされるコイルのターン数が多 い場合、導電性ペーストで形成したコイル2では、導電 性ペーストの比抵抗値がCu、アルミニウム等の一般的 な金属配線と比較して一桁程度大きいので、上記コイル の総抵抗値が高くなり過ぎる。よって、上記コイルで消 費される電力が増加し、要求される通信特性が得られな いという問題もある。本発明はこのような問題点を解決 するためになされたもので、高品質、高生産性で安価 な、半導体部品実装済部品を製造する電子部品実装済部 品の製造方法、該製造方法にて製造される電子部品実装 済部品を有する電子部品実装済完成品の製造方法、及び 該電子部品実装済完成品製造方法にて製造される半導体 部品実装済完成品を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明は以下のように構成する。本発明の第1態様に おける、電子部品実装済部品の製造方法は、回路形成面 に金属にて形成した回路パターンを有する第1基材内へ 電子部品を埋設し、埋設された上記電子部品の電極と上 記回路パターンとの電気的接続を図る、導電性ペースト にてなる導通部を上記回路形成面に形成する、ことを特

【0009】又、上記第1基材内への上記電子部品の埋 設後、上記導通部の形成前に、埋設された上記電子部品 の上記電極を上記回路形成面に露出させ、該露出後に上 記導通部を形成することもできる。

【0010】又、本発明の第2態様における、電子部品 実装済完成品の製造方法は、上記第1態様の電子部品実 装済部品の製造方法を用いて電子部品実装済部品を製造 した後、上記第1基材の厚み方向から第2基材及び第3 基材にて上記第1基材のラミネート処理を行なうことを 特徴とする。

【0011】又、本発明の第3態様における電子部品実 20 装済完成品は、上記第2態様の電子部品実装済完成品製 造方法にて製造されたことを特徴とする。

【0012】上記電子部品実装済完成品において、非接 触ICカードを構成するため、上記回路パターンは、無 線にて情報の送受信を行なうアンテナコイル形状にて構 成することができる。

[0013]

徴とする。

【発明の実施の形態】本発明の実施形態である、電子部 品実装済部品の製造方法、電子部品実装済完成品の製造 方法、及び電子部品実装済完成品について、図を参照し ながら以下に説明する。ここで、上記電子部品実装済完 成品の製造方法は、上記電子部品実装済部品の製造方法 にて製造された電子部品実装済部品を有する電子部品実 装済完成品を製造する方法であり、及び上記電子部品実 装済完成品は上記電子部品実装済完成品の製造方法にて 製造されたものである。尚、各図において同じ構成部分 については同じ符号を付している。上記「電子部品実装 済完成品」の機能を果たす一例として本実施形態では非 接触ICカードを例にとるが、勿論これに限定されるも のではない。

【0014】図1は、本実施形態の電子部品実装済部品 40 製造方法を用いて製造された電子部品実装済部品を示し ている。尚、上記電子部品実装済部品を電子部品内蔵コ アモジュール部品と記す場合もある。 又、図1では、該 電子部品内蔵コアモジュール部品の一例として、非接触 ICカードを構成する電子部品内蔵コアモジュール部品 101を示している。上記非接触 I Cカードにおける電 子部品内蔵コアモジュール部品101において、第1熱 可塑性樹脂基材122の、回路形成面に相当する回路パ ターン形成面123には、予め当該非接触ICカードに

50 おけるアンテナの機能を果たすコイルパターン102、

20

30

6

及び電極部分118を有する回路パターン119が形成されており、このような第1熱可塑性樹脂基材122内に半導体素子104及びコンデンサ部品105が埋め込まれる。又、上記回路パターン形成面123には、上記埋設により上記回路パターン形成面123に酸出した、パンプ113及びコンデンサ部品105の各電極露出面115と、上記電極部分118とを電気的に接続する、導電性ペーストにてなる導電部116が設けられている。

【0015】図2は、本実施形態の電子部品実装済部品の製造方法を用いて作製された電子部品実装済部品を備えた電子部品実装済完成品の一例としての非接触ICカード100を示している。ここで、124,125は、半導体素子104、コンデンサ部品105、回路パターン119、及び導電部116を有する上記電子部品内蔵コアモジュール部品101を保護する為にラミネート処理を行なうためのシート状の部材であり、第2基材及び第3基材の機能を果たす一例である第2熱可塑性樹脂基材及び第3熱可塑性樹脂基材である。以下に、上記電子部品実装済部品101の製造方法を含めて上記非接触ICカード100の製造方法について、図を参照して説明する。

【0016】図12に示すステップ(図内では「S」にて示す)101において、図3に示すように、電子部品の一例に相当する半導体素子104の電極117上に、AuやCu、半田等にてなる金属ワイヤを用いたワイヤボンディング法により、バンプ113を形成する。尚、バンプ113の形成方法は、ワイヤボンディング法による形成に限定されるものではなく、めっき法による形成でも良い。又、図3に示す112は、半導体素子104のアクティブ面を保護するためのパッシベーション膜である。

【0017】又、ステップ102では、図5に示すよう に、第1熱可塑性樹脂基材122の上記回路パターン形 成面123に、銅、アルミニウム等のメッキ、又は金属 箔の貼付等により上記回路パターン119を形成する。 ここで、上記第1熱可塑性樹脂基材122は、ポリエチ レンテレフタレート、塩化ビニル、ポリカーボネイト、 アクリロニトリルプタジエンスチレン等の電気的絶縁性 を有する熱可塑性樹脂で形成されたシート状であり、第 40 1基材の機能を果たす一例に相当する部材である。又、 形成される回路パターン119に含まれる上記コイルパ ターン102は、本実施形態では、半導体素子104と 無線にて情報の送受信を行なう為のアンテナコイルの形 状であるが、勿論、該形状に限定されるものではなく、 製造物としての電子部品実装済部品の機能に応じた形態 に形成される。尚、上記ステップ101と当該ステップ 102とを実行する時間的な前後は問わない。

【0018】又、図6に示すように、第1熱可塑性樹脂 基材は、上記回路パターン形成面123に対向する裏面 122aにも回路パターン119を形成した構造を有する第1熱可塑性樹脂基材1221であってもよく、さらには、回路パターン形成面123及び裏面122aの両面に形成した各回路パターン119を電気的に接続するため、当該第1熱可塑性樹脂基材122の厚み方向に当該第1熱可塑性樹脂基材122を貫通するスルーホール701を設け該スルーホール701にメッキを施したり又は導電性ペーストを充填した構造を有する第1熱可塑性樹脂基材122とすることもできる。尚、以下の説明では、基本的な上記第1熱可塑性樹脂基材122を例に採る。

【0019】上記ステップ101及びステップ102の次のステップ103において、バンプ113を形成した半導体素子104、及び外部電極50を有し電子部品の他の例としての、図4に示すコンデンサ部品105を、図7に示すように、上記回路パターン119を回路パターン形成面123に形成した第1熱可塑性樹脂基材122の上記裏面122a上の規定領域にマウントする。尚、該規定領域とは、図1に示すように、回路パターン119が存在しない領域が相当する。又、半導体素子104及びコンデンサ部品105は、それぞれ複数個マウントする場合もあり、又、コンデンサ部品105は搭載せずに一つ若しくは複数の半導体素子104のみをマウントする場合もある。

【0020】ここで、第1熱可塑性樹脂基材122の厚みt1は、本実施形態の場合、後述するようにパンプ113を第1熱可塑性樹脂基材122の回路パターン形成面123から露出させる必要から、基本的に半導体素子104の厚み以上で、半導体素子104の厚みとパンプ113の高さとを合わせた厚み以下にすることが望ましい。例えば、半導体素子104の厚みが0.18mm、パンプ113の高さが0.04mmの場合、第1熱可塑性樹脂基材122の厚みは0.20mmが好ましい。又、回路パターン形成面123から上記外部電極50を露出させる必要から、コンデンサ部品105は、第1熱可塑性樹脂基材122の厚みに対して50μm程度厚い厚みのものを用いることが好適である。少なくとも、厚みが第1熱可塑性樹脂基材122の厚みt1以下になることを避ける必要がある。

【0021】次のステップ104では、図8に示すように、バンプ113付の半導体素子104及びコンデンサ部品105を載置した第1熱可塑性樹脂基材122を熱プレス板171,172にて、バンプ113付の半導体素子104及びコンデンサ部品105、並びに第1熱可塑性樹脂基材122を加熱しながらこれらを相対的に押圧して、図9に示すように半導体素子104及びコンデンサ部品105を第1熱可塑性樹脂基材122内に埋設する。又、このとき、上記回路バターン形成面123に形成されている上記回路バターン119も上記押圧動作により第1熱可塑

性樹脂基材 122 内に押し込められる。尚、図8において、173, 174 は、上記押圧動作のために熱プレス板 171, 172 を移動させる各移動装置であり、175, 176 は、熱プレス板 171, 172 をそれぞれ加熱するための加熱装置である。該熱プレス動作の条件は、例えばポリエチレンテレフタレート製の第 1 熱可塑性樹脂基材を用いた場合、一例として、圧力 30×10^5 Pa、温度 160 ℃、プレス時間 1 分である。尚、上記温度、圧力値は、第 1 熱可塑性樹脂基材 122 の材質により異ならせる。又、半導体素子 104 及びコンデンサ部品 105 に対する押圧動作は、それぞれ別々の熱プレス板を用いて個別に実施しても良い。

【0022】本実施形態では、バンプ113及び電極5 0のそれぞれが熱プレス板171に接触するであろうバ ンプ113及び電極50の各接触面である、バンプ11 3の端面115、及びコンデンサ部品105の電極50 の端面51が、熱プレス板171に達するまで押圧され ることから、図9に示すように上記プレス動作により、 上記端面115及び端面51は、それぞれ第1熱可塑性 樹脂基材122における上記熱プレス板171との接触 面である上記回路パターン形成面123に露出すること になる。このとき、本実施形態では薄型化を図るため、 半導体素子104の上記アクティブ面に対向する裏面1 04a及びコンデンサ部品105の片面側105aと、 上記パターン形成面123に対向する第1熱可塑性樹脂 基材122の裏面122aとは、図示するように同一面 となるようにしているが、これに限定されるものではな い。つまり、製造する半導体部品実装済部品によって は、上述した第1熱可塑性樹脂基材122の厚みt1 や、熱プレス板171、172の押圧力等の調整によ り、例えば、第1熱可塑性樹脂基材122の裏面122 aより半導体素子104の裏面104a及びコンデンサ 部品105の端面105aを突出させても良い。

【0023】次のステップ106では、第1熱可塑性樹 脂基材122における回路パターン形成面123に露出 している、パンプ113の端面115、及びコンデンサ 部品105の電極50の端面51と、回路パターン形成 面123に同じく露出している回路パターン119の内 の上記電極部分118との電気的接続を図るため、端面 115とパンプ113に近接する電極部分118とに接 触するように、及び端面51と電極50に近接する電極 部分118とに接触するようにして、Ag、Cu等の導 電性ペーストを用いて導電部116をパターン形成面1 23上に形成する。該導電性ペーストによる導電部11 6の形成は、一般的にスクリーン印刷やオフセット印刷 やグラビア印刷等によって行う。例えばスクリーン印刷 の場合、165メッシュ/インチ、乳剤厚み10μmの マスクを介して導電性ペーストを印刷し、導体厚み約3 0μmの導電部116を形成する。又、勿論、上記導電 部116は、製造物としての電子部品内蔵コアモジュー ル部品101の機能に応じた形態に形成される。

【0024】このようにして、回路パターン119と、 半導体素子104及びコンデンサ部品105との電気的 接続を図り、図1に示す電子部品内蔵コアモジュール部 品101が形成される。さらに以下の工程を実行するこ とで、即ち電子部品実装済完成品の製造方法を実行する ことで、電子部品実装済完成品、本実施形態では非接触 ICカード100が作製される。

8

【0025】次のステップ107では、図10に示すよ うに、上記電子部品内蔵コアモジュール部品101をそ の厚み方向からポリエチレンテレフタレート、塩化ビニ ル、ポリカーボネイト、アクリロニトリルプタジエンス チレン等電気的絶縁性を有するシート状の第2熱可塑性 樹脂基材124及び第3熱可塑性樹脂基材125にてサ ンドイッチして、ラミネート処理し、電子部品内蔵コア モジュール部品101の封止を行なう。該ラミネート処 理は、加熱された平面プレス板201,202により加 熱、加圧して実施する。処理条件は、例えばポリエチレ ンテレフタレート製の熱可塑性樹脂基材を用いた場合、 圧力30×10⁵Pa、温度160℃、昇圧時間1分、 圧力保持時間1分である。尚、図10において、20 5,206は、上記押圧動作のために平面プレス板20 1, 202を移動させる各移動装置であり、207, 2 08は、平面プレス板201,202をそれぞれ加熱す るための加熱装置である。

【0026】又、上記ラミネート処理は、図11に示す ロールプレス方式により実施しても良い。図11におい て203,204は加熱されたローラーである。電子部 品内蔵コアモジュール101をその厚み方向からサンド イッチする形でポリエチレンテレフタレート、塩化ビニ ル、ポリカーポネイト、アクリロニトリルブタジエンス チレン等電気的絶縁性を有するシート状の第2熱可塑性 樹脂基材124及び第3熱可塑性樹脂基材125をロー ラー203,204間に供給し、ラミネート処理してい く。処理条件は、例えばポリエチレンテレフタレート製 の熱可塑性樹脂基材124、125を用いた場合、圧力 30×10⁵ Pa、温度160℃、ラミネート速度0. 1m/分である。尚、図11において、209, 210 は、上記押圧動作のためにローラ203,204を回転 させる各駆動装置であり、211,212は、ローラ2 03,204をそれぞれ加熱するための加熱装置であ る。以上の工程を経て、図2に示すような、半導体素子 104及びコンデンサ部品105が実装されたモジュー ルとしての電子部品実装済部品や、本実施形態の場合の ように電子部品実装済完成品としての機能を果たす一例 に相当する非接触ICカード100が完成する。

【0027】このように本実施形態によれば、第1熱可 塑性樹脂基材122に半導体素子104及びコンデンサ 部品105を予め埋め込んだ後に、カード化を実施する 為、実装されている半導体素子104及びコンデンサ部 10

品105と第1熱可塑性樹脂基材122の表面との間に 段差が無い。その為、従来例における図24及び図25 に示すように第2基材1bがその段差hになじまず、半 導体素子4及び電子部品5周辺に気体170が残り、外 観上膨れや凹み等不良が生じることは無い。又、実装されている半導体素子104及びコンデンサ部品105と 第1熱可塑性樹脂基材122の表面との間に段差が無い ことから、従来例における図23に示すようなカード化 後における半導体素子4の基材1aへの沈み込みは発生 せず、回路パターンが断線することは無く、高品質の電 子部品実装済部品及び電子部品実装済宛成品を製造する ことが可能になる。

【0028】さらに、高価な異方導電性シート又は異方 導電性粒子等の接合材料を用いる必要が無いことから、 加熱押圧動作を要する異方導電性シート等の処理用の工 程は不要となる。よって耐熱性の低いシート基材を使用 することができ、かつ第1熱可塑性樹脂基材122の劣 化を招くこともない。よって、高品質、高生産性旦つ安 価な電子部品実装済部品及び電子部品実装済完成品を提 供することが可能になる。又、上述のように回路パター ン119は金属導体にて形成され、極一部分に形成され る導電部116のみに導電性ペーストを使用しているこ とから、回路パターン119及び導電部116を含む導 電性部分における総抵抗値を従来に比べて低くすること ができる。よって、例えばICカード100の場合に は、コイルパターン102部分で消費される電力が少な くなり、つまりエネルギーロスを低減でき、安定した通 信が可能となる。尚、上述した図1~図11は半導体素 子104、コンデンサ部品105と回路パターン118 の接続箇所のみを示したものであり、電子部品実装済完 成品の全体を示すものではない。

【0029】上述の実施形態の変形例として以下の形態 を採ることもできる。即ち、上述の実施形態では、半導 体素子104のバンプ113等が第1熱可塑性樹脂基材 122のパターン形成面123に露出可能な場合を例に 採ったが、例えば第1熱可塑性樹脂基材122の厚み t 1よりかなり厚みの薄い半導体素子104やコンデンサ 部品105を第1熱可塑性樹脂基材122に埋設する場 合には、図13に示すように、埋設工程のみでは半導体 素子104のバンプ113上やコンデンサ部品105の 電極50上には未だ樹脂の残余部分301が存在し、上 記パターン形成面123にパンプ113や電極50を露 出できないときもある。このような場合において、図1 3に示すように、上記ステップ105の後でステップ1 06の前に、第1熱可塑性樹脂基材122のパターン形 成面123側より、半導体素子104のパンプ113及 びコンデンサ部品105の電極50上を、加熱された露 出用部材300で押圧することで、図14に示すように パンプ113及び電極50上の樹脂301を押しのけ、 バンプ113及び電極50をパターン形成面123に露 50

出させる。

【0030】該変形例によれば、上記埋設工程のみではパンプ113及び電極50をパターン形成面123に露出できない場合でも、上記露出用部材300を用いた露出工程によりパンプ113及び電極50をパターン形成面123に露出させることができる。よってその後、上記ステップ106、さらには上記ステップ107を実行することが可能となる。さらに又、該変形例によれば図15に示すように、電極117にパンプ113を形成していない半導体素子1041や、電極が突出していないフィルム状のコンデンサ部品であっても使用が可能となっよって、種々の形態の電子部品が使用可能となり電子部品の選択範囲を拡大することができる。上記露出用部材300の押圧条件は、例えば、200℃に加熱され、荷重980mNである。

10

【0031】又、露出用部材300による上記露出工程は、バンプ113や電極50の上記パターン形成面123における露出面積をより拡大するために実行することもできる。即ち、図9に示すように、半導体素子104及びコンデンサ部品105を第1熱可塑性樹脂基材122に埋設したとき、既にバンプ113や電極50がパターン形成面123に露出している場合であっても上記露出工程を実行してもよい。該動作により、バンプ113や電極50のパターン形成面123における露出面積をより拡大することができ、導電性ペーストとの接合強度が増し、接合信頼性を向上させることができる。

[0032]

【発明の効果】以上詳述したように本発明の第1態様における電子部品実装済部品の製造方法によれば、電子部30 品と電気的に接続する回路パターンを形成した第1基材に電子部品を埋め込み、上記回路パターンと上記電子部品とを導電性ペーストにて電気的接続を図ったことから、従来のように異方導電性部材を用いる必要がない。よって、上記異方導電性部材を本圧着するために必要であった、例えば200℃以上の加熱動作が不要となる。したがって、上記異方導電性部材用の加熱動作は不要となり、かつ耐熱性に劣る上記第1基材について加熱が原因で劣化することはなく、かつ高価な異方導電性部材の使用を排除できるので、高品質、高生産で安価な半導体40 部品実装済部品の製造方法を提供することができる。

【0033】又、上記電子部品の埋設後、該電子部品の電極を露出させた後、上記導電部の形成を行なうことで、例えば第1基材の厚みよりかなり厚みの薄い電子部品を第1基材に埋設した場合であっても、埋設した電子部品と上記回路パターンとを電気的に接続することができる。よって、種々の形態の電子部品が使用可能となり電子部品の選択範囲を拡大することができる。

【0034】本発明の第2態様における電子部品実装済完成品の製造方法、及び第3態様における半導体部品実装済完成品によれば、上記第1態様の製造方法にて製造

【図11】

された電子部品実装済部品を使用することから、高品質、高生産で安価な電子部品実装済完成品の製造方法、 及び半導体部品実装済完成品を提供することができる。

【0035】又、電子部品を埋設することから、従来のような、第1基材と電子部品との段差は無くなる。よって、上記電子部品実装済部品を第2基材及び第3基材にてラミネート処理したとき、電子部品の周辺に気体が残り、半導体部品実装済完成品の外観上、膨れや凹み等の不良が生じることは無い。さらに、上述のように電子部品は第1基材内に埋設することから、ラミネート処理したとき、従来発生したような電子部品の基材への沈み込みは発生せず、回路パターンが断線することは無い。よって、高品質の電子部品実装済完成品を安定して供給することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施形態における電子部品内蔵コアモジュール部品の断面図である。

【図2】 本発明の実施形態における電子部品実装済完成品の断面図である。

【図3】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュー 20 ル部品、及び電子部品実装済完成品の製造過程を説明するための図であり、上記コアモジュール部品及び電子部品実装済完成品に使用される半導体素子を示す図である

【図4】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュール部品、及び電子部品実装済完成品に含まれるコンデンサ部品を示す図である。

【図5】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュール部品、及び電子部品実装済完成品の製造過程を説明するための図であり、上記コアモジュール部品及び電子部 30 品実装済完成品に使用される第1熱可塑性樹脂基材の側面図である。

【図6】 図5に示す第1熱可塑性樹脂基材の変形例における断面図である。

【図7】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュール部品、及び電子部品実装済完成品の製造過程を説明するための図であり、第1熱可塑性樹脂基材上に半導体素子及びコンデンサ部品を載置した状態を示す図である。

【図8】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュール部品、及び電子部品実装済完成品の製造過程を説明す 40 るための図であり、半導体素子等を第1熱可塑性樹脂基材へ押し込む状態を示す図である。

【図9】 図1、図2に示す電子部品内蔵コアモジュール部品、及び電子部品実装済完成品の製造過程を説明するための図であり、半導体素子等を第1熱可塑性樹脂基材内に埋設した状態を示す図である。

【図10】 図1に示す電子部品内蔵コアモジュール部品を備えた電子部品実装済完成品の製造過程を説明するための図であり、電子部品内蔵コアモジュール部品を平面プレス板にアラミネート加田する状態を示す図であ

12

面プレス板にてラミネート処理する状態を示す図である。

品を備えた電子部品実装済完成品の製造過程を説明する ための図であり、電子部品内蔵コアモジュール部品をロ ーラにてラミネート処理する状態を示す図である。

図1に示す電子部品内蔵コアモジュール部

0 【図12】 電子部品実装済完成品の製造過程を示すフローチャートである。

【図13】 他の実施形態における電子部品内蔵コアモジュール部品の製造方法における露出工程を説明するための図である。

【図14】 上記露出工程にてバンプ等が露出した状態における電子部品内蔵コアモジュール部品の断面図である。

【図15】 上記露出工程が適用可能な電子部品の一例 を説明するための図である。

0 【図16】 従来の非接触ICカードの構造を示す斜視図である。

【図17】 従来の非接触 I Cカードの製造工程を示すフローチャートである。

【図18】 従来の非接触 I Cカードの製造工程を示す 断面図である。

【図19】 従来の非接触 I Cカードの製造工程を示す 断面図である。

【図20】 従来の非接触 I Cカードの製造工程を示す 断面図である。

30 【図21】 従来の非接触ICカードの製造工程を示す 断面図である。

【図22】 従来の非接触ICカードの構造を示す断面 図である。

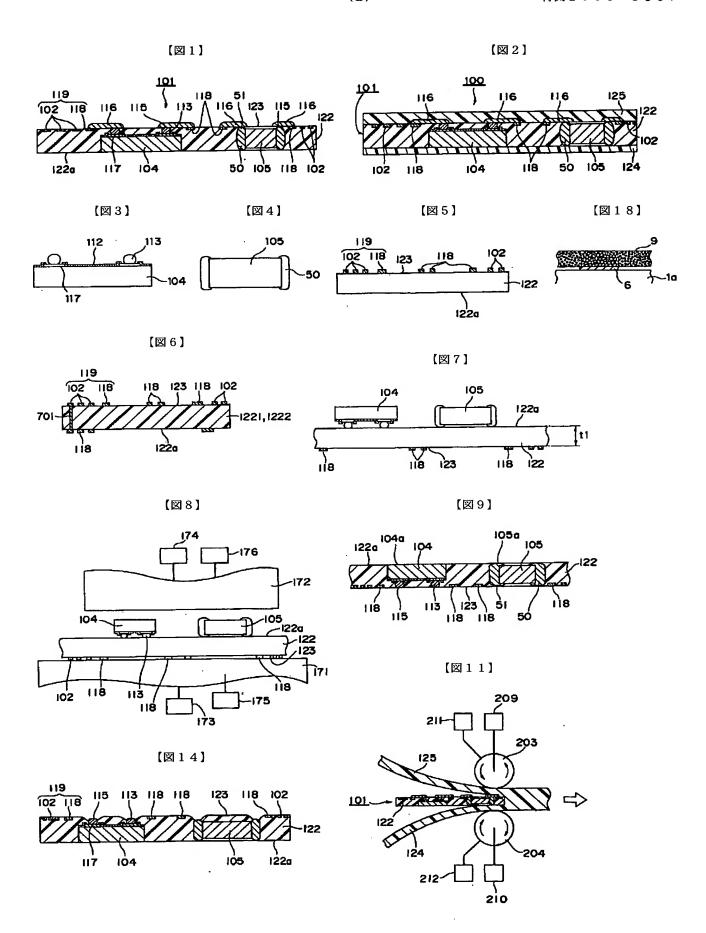
【図23】 従来の非接触ICカードの不具合状態を示す断面図である。

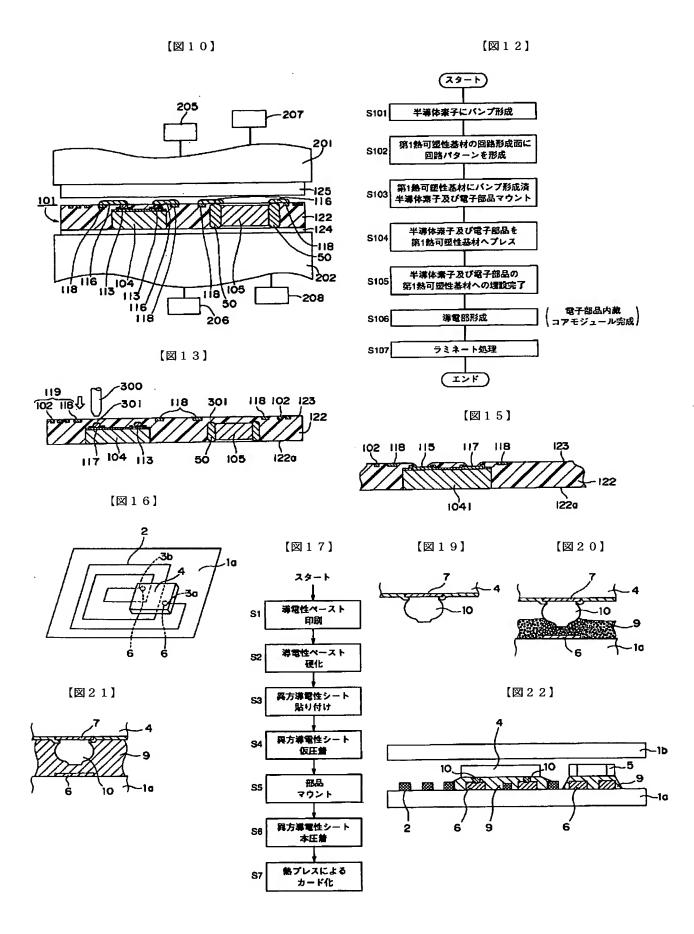
【図24】 従来の非接触ICカードの構造において基材と電子部品との段差を説明するための図である。

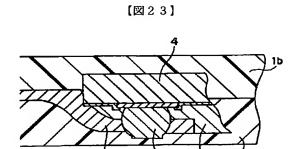
【図25】 従来の非接触ICカードの不具合状態を示す断面図である。

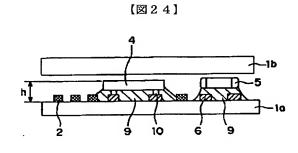
40 【符号の説明】

100…非接触ICカード、101…電子部品内蔵コアモジュール部品、104…半導体素子、105…電子部品、116…導電部、117…電極、118…電極部分、119…回路パターン、122…第1熱可塑性樹脂基材、123…パターン形成面、124…第2熱可塑性樹脂基材、125…第3熱可塑性樹脂基材。

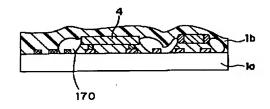








【図25】



フロントページの続き

F ターム(参考) 5E319 AA09 AA10 AB05 AC01 AC11 CC03 CD25 GG15 5E336 AA07 AA08 AA09 BC02 BC26 BC32 BC34 CC32 CC51 EE08 GG14

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.